

第4回 ボリュームホログラフィックメモリ技術研究会

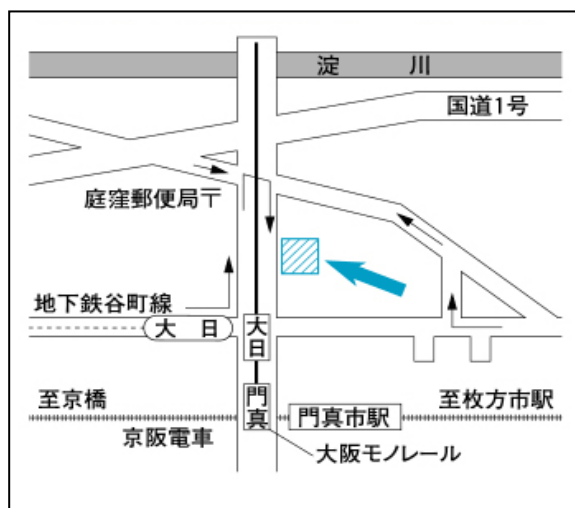
「ボリュームホログラフィックメモリ材料と新技術」

開催日時：2006年5月12日（金）
13時30分～17時10分

場所：大阪府守口市大日町2丁目14-10
守口市生涯学習情報センター（ムーブ21）
3F 研修室
TEL：06-6905-3921
<http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/index.html>
（地下鉄谷町線大日駅③出口徒歩3分／
大阪モノレール大日駅より徒歩5分）

主催：日本光学会ボリュームホログラフィックメモリ
技術研究グループ

共催：TBOC（テラバイト光メモリ研究推進機構）



<研究会プログラム>

- | | | |
|-------------|--------------------------------|----------------|
| 13:30～13:35 | イントロダクトリートーク | 志村 努（東京大学） |
| 13:35～14:10 | 「ホログラム記録メディア開発」 | 今津 龍也（日立マクセル） |
| 14:10～14:45 | 「ホログラフィックデータ記録へのバンドパスフィルターの応用」 | 河野 克典（富士ゼロックス） |
| 14:45～15:20 | 「Rewritable ホログラフィックメモリ材料」 | 堤 直人（京都工芸繊維大学） |
| 15:20～15:40 | Coffee Break | |
| 15:40～16:15 | 「ODS2006ホログラフィック光メモリ関連報告のレビュー」 | 福本 敦（ソニー） |
| 16:15～16:50 | 「コリニアホログラフィックメモリの記録密度」 | 志村 努（東京大学） |
| 16:50～17:05 | ボリュームホログラムメモリロードマップと今後の進め方について | |
| 17:05～17:10 | クロージングリマーク | 黒田 和男（東京大学） |

○研究会参加費：

一般：3000円（当日会場にてお支払い下さい。領収書を発行いたします。）

学生：1000円

※ 研究会終了後、簡単な懇親会を予定しておりますので、是非ご参加下さい。

■参加申込み方法・申込み先

参加希望者はE-mailにて下記までお申し込み下さい。（懇親会への参加可否と併せてご連絡下さい。）

杉田 知也（松下電器産業） E-mail：sugita.tomoya@jp.panasonic.com

代表：黒田 和男（東大生研）
実行委員長：志村 努（東大生研）

座長：山本 和久（松下電器産業）
事務局：杉田 知也（松下電器産業）